INK JET HEAD AND MANUFACTURE THEREOF

Publication number: JP2000246890 (A)
Publication date: 2000-09-12

Publication date: 2000-09-12

Inventor(s): MACHIDA OSAMU; YAMADA KENJI; YAMADA TAKEHIRO; KAWASUMI

KATSUNORI; KIDA HITOSHI

Applicant(s): HITACHI KOKI KK

Classification:

- international: B41J2/045; B41J2/055; B41J2/16; B41J2/045; B41J2/055; B41J2/16; (IPC1-

7): B41J2/045; B41J2/055; B41J2/16

- European:

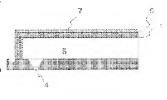
nozzle 4

Application number: JP19990050076 19990226

Priority number(s): JP19990050076 19990226

Abstract of JP 2000246890 (A)

PROBLEM TO BE SOLVED: To eliminate the difference of ink speed and ink delivery among nozzles by providing a plurality of pressure chambers partitioned by barrier walls and forming a piezoelectric film and an upper electrode to cover the outer wall of each pressure chamber such that the displacement of the piezoelectric film acts on the outer wall of the pressure chamber at least in three directions, SOLUTION; In the ink jet head, a plurality of pressure chambers 1 having an upper electrode 7 and a piezoelectric film 6 are bonded to a flat plate having a plurality of nozzles 4 along with a manifold 2 for supplying ink to each pressure chamber 1. The piezoelectric film 6 is formed on the opposite side faces and the front face of the pressure chamber 1 in addition to the upper part thereof .; The piezoelectric film 6 polarized toward the pressure chamber 1 is not flexed during waiting time but when a voltage of same polarity as polarization is applied to the upper electrode 7, each piezoelectric film 6 expands in the thickness direction, i.e., the direction of the pressure chamber, and contracts in the widthwise direction. Consequently, the pressure chamber 1 and the piezoelectric film 6 are flexed in the central direction of the pressure chamber 1 and ink 5 is ejected, in the form of an ink drop, from the



Data supplied from the esp@cenet database — Worldwide

(19)日本頃特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特別2000-246890 (P2000-246890A)

(43)公開日 平成12年9月12日(2000.9.12)

(51) Int.CL.7		兼別 机号	F 1		,	~7]~}*(参考)
B41J	2/045		B41J	3/04	1031	2 C 0 5 7
	2/055				1.03H	
	2/16					

審査請求 未請求 請求項の数6 OL (全 5 頁)

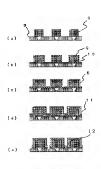
(21)出職番号	特顧平11-50076	(71)出職人	000005094		
			日立工機株式会社		
(22) H M E	平成11年2月26日(1999, 2, 26)		東京都港区港南二丁目15番1号		
(may p may m	1,444-1, -,44-1	(72)発明者	町田 治		
			茨城県ひたちなか市武田1060番地 日立工		
			機株式会社内		
		(72) 発明者	山田 健二		
			茨城県ひたちなか市武田1060番地 日立工		
			機株式会社内		
		(72)発明者	山田 剛裕		
			茨城県ひたちなか市武田1060番地 日立工		
			機株式会計内		
			最終質に続く		

(54) 【発明の名称】 インクジェットヘッド及びその製造方法

(57)【要約】

(課題) 本発明は、金属で構成される圧力室上の3方 向以上の面に圧電素子を薄製形成法を用いて低温で合成 し、低電圧でノズル間のインク速度及び吐出インク量の 差を無くし、印字品質の優れた高密度のインクジェット ヘッドを提供することを課題とする。

【解決手段】 隔壁によって仕切られた複数の圧力室を ニッケルなどの金属で構成し、これらの圧力室の外側に 水熱合成法を用いて圧電素子膜を形成することを特徴と する。





【特許請求の範囲】

【請求項1】隔壁によって仕切られた複数の圧り落と、 該複数の圧力室と封止する平板と、前記圧力室に連遭す なインで供給と、前記圧が窓の外壁に被覆された圧電 若千模と、該圧電素子膜を被覆するよう設けられた上部 電極とを備え、前温圧電素子膜の変色が前記圧升窓の外 壁の少すくとも3万向において作用することを特徴とす るイングジェットヘッド。

【請求項2】請求項1記載のインクジェットへッドにおいて、

前記圧電子膜が水熱合成法によって形成されることを特 徴とするインクジェットヘッド。

【請求項3】請求項1または2記載のインクジェットへ ッドにおいて、

前記圧力室がチタン、ニッケルなどの金属で構成される ことを特徴とするインクジェットヘッド。

【請求項4】請求項1ないし3記載のインクジェットへ ッドにおいて、

前記ノズル板が、酸化アルミニウム、酸化ジルコニウム 等のセラミックスで形成されることを特徴とするインク ジェットヘッド。

【請求項5】請求項1ないし4記載のインクジェットへ ッドにおいて、

前記平板がインク吐出用のノズルを有することを特徴と するインクジェットヘッド。

【請求項6】請求項1記載のインクジェットヘッドにおいて、(a) 平板上の圧力室相当部分にレジストにてパ ターニングを施す工程、(b) 前記レジスト上にニッケ ル薄膜を形成し、さらに、チタン薄膜を成膜する工程、

(c)圧電素子膜を水熱合成法にて形成する工程、

(4) 前記圧電素子観上に、さらに上部電話を形成する ほ。(4) 医圧力室の圧電素子観えよび上部電影を設 立させるべく、各圧力室の間とインク供給路と対向して いる圧力室壁のエッジ部に消を形成する工程、(f) 前 記レジストを除まする工程によって形成されることを特 徴とするインクジェットへッドの製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、印字データの入力を受けた時点でインク滴を飛翔させ、このインク滴により記 禁用紙上にドットを形成させるオンデマンド方式のイン クジェットヘッドに関するものである。

[0002]

【従来の技術】 従来技術のインクジェットペッドにおいて、圧電素子を利用したものとして持会平2-5173 4号公樹が開示されている。これは、流路となる清の形成された流路基板と圧電素子とこの圧電素子に電圧を印加する2つの電能(国際電池と共運電池)とによって構成されている。圧電素子の両側に電板を形成した後に、チップに切開後形と、これらのチップを圧力窓と対応し た振動板上に実装する構造となっていた。この圧電素子 の変形によって振動板を変信させ、圧力室のインク圧力 をあめることによってインク海や吐出して記録媒体上に 画像を形成するものであった。

【0003】また、高密度に配置された圧電素子を形成 する方法として、特間平5-97437号公構が開示さ れている。これは、セラミック基板上に、圧電素子が印 朝によって形成され、挽破することで一体に排成されて いる。このため、相対的に低作物電圧にて大変位が得ら、 は、また信頼性が高く、応防電度が速く、さらに高密度 が可能であるという特徴を有していた。その上、セラミ ック基板、圧電素子、電路が循環構造であるため、簡単 な構造とかっていた。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】しかし、従来の所電素 子を印刷によって形成する方法では、圧電素子の印明 は、その厚きが解に比べ十分には持てないため、圧電素 その形状の外側の部分の相差が非常に悪く、振動態の変 影特性が不均一であった。このため、同様の印字パルス を入力してもノズルごとにイクノ運度及び吐出イン屋 が大きく質なるという同間点を有していた。そのうえ、 圧電素子を形成する際に、飲業労団気中で1000で以 上の高温で強成する必要があり、振動板の材料として金 図の機(特などの一部のセシミック基板しか利用できな いという音順音をおしていた。

【0005】それらの問題を解決する方法が特開平8-267763号公報に開示されている。

【0006】具体的には、ポリエーテルイミド樹脂を振 動板とし、その表面に薄電量となるチタン板を接着し さらに圧電家を形成する値所を除く部分にスパッタに よりニッケルマスクを形成し、木熱合成法によって圧電 業子を結晶化させた後にニッケルマスクを除去するもの である。

【0007】しかしながら、かかる製造方法において も、以下のような問題がある。

【0008】そのひとつは、水熱合成法により形成した 圧電素子の圧電定数は境緒によって形成された圧電素子 効料学分程度であり、インクを吐出させる変位を得るの に、境結晶に比較して高電圧が必要な点である。

【0009】いまひとつは、マスクの問題である。 水熱 合成訳は、り圧電素子を形成する際に、100で~15 0で程度の強アルカリ性落族に浸暖させるが、この適能 な条件に耐えうるマスク材料としては、ニッケル、二酸 化比素などの個よれた材料しかなく、これらを使用して も圧電素子を形成した後にマスクを選択的にエッチング する薬品がない。

【〇〇10】そこで本発明は従来のこのような問題点を 解決するもので、その目的とするところは、チタンなど の金属で構成される圧力室の外側にに圧電素子を水熱合 成法を用いて形成し、ノズル間のインク速度及び吐出イ ンク量の差を無くし、印字品質の優れた高密度のインク ジェットヘッドを提供することにある。

[0011]

【課題を解決するための手段】上記題應を解決するた か、本発明のインクジェットへッドは、隔壁によって仕 切られた複数の圧力窓と、譲載数の圧力窓を封止する平 校と、前記圧力窓に連通するインク体体路と、前記圧力 窓の外壁に速度された正金子県と、該圧電素子機 関するよう設けられた上部電極とを備え、前記圧電業子 棚の変しが補記止力室の外壁の少なくとも3万両におい で作用するようを構成として、 で作用するようを構成として、

【0012】特に、前記圧電子膜が水熱合成法によって 形成されるとよい。

【0013】また、上記構成のインクジェットへッドは (a) 学板上の圧力窓相当部分にレジストにてパターニングを輸工程((b) 前部レジスト上にニッケル書版 を形成し、さらに、チタン湾腰を破膜する工程((c) 位 電業子膜と水熱合成法に下形成する工程((d) 前記 F電素子機とた、さらに上部版を形成する工程()

(e) 各圧力室の圧電素子限および上部電極を独立させ るべく、各圧力室の間とインク供給路と対向している圧 力室壁のエッジ部に溝を形成する工程、(f) 前記レジ ストを除去する工程によって形成される。 【0014】

【発明の実施の形態】以下、本発明を図面を参照して説 明する。

【0015】図1は本発明のインクジェットヘッドの分解斜視図であって、上部電極と圧電素子膜を有する複数の圧力室1と、圧力室1にインクを供給するマニホールド2とが、複数のノズルを有する平板3に接着されてい

【0016】上記インクジェットヘッドの配列ビッチは 90分の1インチ、約282μmとし、2列に千鳥状に 配置することによって180ドット/インナを有するも のであるが、ノズル数、列数、及びユニット構成はどの 様が組み合わせでも限定されるものではない。

【0017】図2は、図1のインクジェットへッドを圧 方窓のインクの流化方向に平行を両で切断した要落拡大 所面図であり、4は平板3内のノズル。5は配例された 圧力窓内のインク、1は圧力窓、6は圧電業子膜、7は 上部電衝である。なお、圧電素子膜6は圧力室の上部だ けではなく、両側面及び前面にも形成されている。

【0018】ここでインク吐出の原理を簡単に説明す

【0010】 精機時には分極方向が圧力率」に向いてい を圧電素子限6に挽みはないが、上部電極7に分極方向 と同極性や運圧を印可するとそれぞれの圧電素子膜6は 厚み方向すなわち圧力塞1の方向に鬱疾すると共にその 積方向に収縮する。この収縮で圧電素子膜6と圧力室1 の界距に圧縮の少人板形が方が働き、圧力室1と圧電素子 膜6は圧力室1の中心方向に捻む。この焼みにより圧力 室1の体積が減少し、ノズル4からインク流が吐出す る。その後電圧印可を止めると、撓んでいた圧力室1が 俊元し、圧力室体積の遊場により図示しないマニホール ドよりインクが奔撃される。

【0020】本発明のインクジェットへッドの製造方法 を図3に基づいて説明する。なお、本発明における製造 工程は以下に示す(a)~(f)よりなる。

(b) 工程(a)によりドライフィルム8でパターニングが能された平板3には、スパック法などの清膜形成 法によりニッケル音膜9を0.1 μπ形成し、接げて電 解メッキにより膜厚20μmまで成長させる。さらに、 チタン清膜10を0.1 μπ成膜し、圧電素子6を形成。 なが、前記ニッケル音膜9は共通電極を兼ねているため、この候新たに共通電極を形成する工程を必要としない。

(c) 圧電素子限6の形成は、水熱合成法によって行う。すなわち、四塩化ナタン2、52mml、オネシ塩化 がルコニウム2、73mml、補助給6・82mmlと共に前記基板 として、そこに水酸化カリウム50mmlと共に前記基板 をオートクレーア内に入れ、140で、48時間の成職 条件で、20μmの圧電素干機6を形成する。

(d) 工程(c)によって形成された圧電素子機6の 上に、さらに上部電極となるアルミ膜11を形成する。 スパッタ法などの薄膜形板法によって圧電素子機6の全 面にアルミ薄膜11を1.0μm形成し、その後、薄膜 リソグラフィープロセスによって、圧電素子機6の上の みにバターエングを行う。

(e) 次に、各圧力窓の圧電素子膜6およびアルミ膜 11をそれぞれ強立させるため、各圧力室の間とマニホ ールドと対向している圧力室壁のエッジ部12にダイサ 一等により50μmの深さの清を形成する。

(f) 最後に、工程(e)を終了した基板をドライフィルム8の剥離液に浸し、圧力室1内のドライフィルムを除去し、インクジェットヘッドが完成する。

【00221このように形成されたインクジェットアリ シトヘッドは、圧力室整を4方向(圧力室の上部、両側 面及び前面)から圧電素子限によって押されるため。各 々が少ない変位でも低電圧マインフを吐出させることが 可能となる。更に (e)の工程で各計方窓間に表しましまします。 は個々に切り離すようにしているため、開接する圧力 室及び、ズルク叫出の影響。すなわちクロストークの影 響が少ないへったが可能となる。

【0023】なお、本例では圧電素子膜5の原料として 四塩化チタン、オキシ塩化ジルコニウム及び硝酸鉛より なる3成分系の圧電素予膜を示したが、四塩化チタンと オキシ塩化ジルコニウムのみを用いた2成分系の圧電素 子膜でも同様な特性が得られれば、何ら問題はない。

【0024】また、圧力室1の材料としては表面に耐ア ルカリコーティングを施したチタン、ステンレスなどの 金属版を用いても良い。

【0025】更に、上部電極7の材料としてはこの後の 工程で高温加熱工程がないことから導電性の良いいかな る金属を用いても良い。

【0026】以上の如く形成したインクジェットヘッド の圧電素子膜の駆動条件としては駆動電圧が20V、駆動周波数20kHzと従来のセラミック振動版上へのス クリーン印刷法によるものに比べ、大幅な特性の改善が みられた。

【0027】更に、長期印字による信額性評価を行った ところ、スクリーン印制によるものが5000万回のイ ンク吐出で10%の印字薬子が配線削減の削減および膜 剥離により不良となっていたものが本何では20億回の インク吐出で1%以下にすることができた。

[0028]

【発明の効果】を発明によれば、圧電系子機を木然合成 法などを用い圧力室の外側面上の3方向以上に全体に一 様に協議で形成し、各々の圧電子機を低電圧下動す ることにまって、信頼性の高い、高品量で高密度のイン クジェットへっトを実現することが可能となり、さらに 複数のノズルを有する平板上に浮襲プロセスによって圧 力室を形成するため低廉で簡単な工程で製作が可能となる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の一例となるインクジェットヘッドの 分解斜視図である。

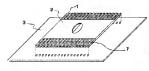
【図2】 本発明の一例となるインクジェットヘッドの 要部拡大筋面図である。

【図3】 本発明のインクジェットヘッドの製造工程を 示す図である。

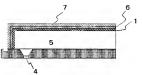
【符号の説明】

図において、1は圧力室、2はマニホールド、3は平 板、4はノズル、5はインク、6は圧電素子膜、7は上 部電優、8はドライフィルムレジスト、9はニッケル薄 膜、10はチタン薄膜、11はアルミ薄膜である。

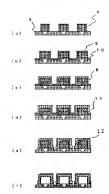




[32]



[図3]



フロントページの続き

(72)発明者 川澄 勝則 茨城県ひたちなか市武田1060番地 日立工 機株式会社内 (72)発明者 木田 仁司

茨城県ひたちなか市武田1060番地 日立工 機株式会社内

F ターム(参考) 20057 AF23 AF42 AF55 AF93 AG12 AG38 AG43 AG44 AP02 AP11 AP13 AP14 AP52 AP55 AP58 AP75 AD06 ADO8 BAO3 BA14